

# 国际第三代半导体技术路线图(ITRW)研讨会

会议时间：2017年11月15日(周三) 9:00—17:00

会议地点：香港应用科技研究院5楼会议室，香港科学园

会议联系人：谢斌（电话：+86-15546888234, +852-68418684）

## 议程安排

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 9:00-9:15   | 登记注册                                |
| 9:15-9:25   | 第三代半导体联盟吴玲理事长致辞                     |
| 9:25-9:35   | 香港应科院资深研发总监史训清博士简述 ITRW 中国工作组的进展    |
| 9:35-9:50   | 衬底、外延、器件工作组代表阐述路线图初稿，并提出需要大家一起商讨的问题 |
| 9:50-10:10  | 围绕衬底、外延、器件工作组的工作进行讨论                |
| 10:10-10:40 | 茶歇及自由讨论                             |
| 10:40-11:10 | 封装模块工作组代表阐述路线图初稿，并提出需要大家一起商讨的问题     |
| 11:10-11:40 | 围绕封装模块工作组进行讨论                       |
| 11:40-12:00 | 就上午两个工作组的讨论内容做总结                    |
| 12:00-13:30 | 午餐及午休                               |
| 13:30-14:00 | 碳化硅应用工作组代表阐述路线图初稿，并提出需要大家一起商讨的问题    |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 14:00-14:30 | 围绕碳化硅应用工作组进行讨论                   |
| 14:30-15:00 | 茶歇及自由讨论                          |
| 15:00-15:15 | 氮化镓应用工作组代表阐述路线图初稿，并提出需要大家一起商讨的问题 |
| 15:15-15:35 | 围绕氮化镓应用工作组进行讨论                   |
| 15:35-16:00 | 就下午两个工作组的讨论内容做总结                 |
| 16:00-16:40 | 自由讨论                             |
| 16:40-17:00 | 对整个会议的成果作出汇总，并探讨中国工作组后续任务和时间节点   |